

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE AGUA

| 0000 | Fecha | 2022-12-29 13:08 | \triangleleft | Dirigido a | 2022-12-29 13:08 |
|------|---------|------------------|-----------------|------------|------------------|
| | Empresa | 2022-12-29 13:08 | \bowtie | Copia a | 2022-12-29 13:08 |
| (H) | Sistema | novaRes | \bowtie | Copia a | 2022-12-29 13:08 |

SUBSISTEMA UNO









Punto de Punto de Punto de Muestreo Muestreo Muestreo 3 2 1

Rango de control

| Punto de Muestreo 3: MAX - 45 | |
|---|--|
| pH 5 5 Punto de Muestreo 2: MAX - 45 Punto de Muestreo 1: MAX - 12 | |
| Punto de Muestreo 3: MIN - 34 ALK FENOL, ppm 35 35 Punto de Muestreo 2: MAX - 56 Punto de Muestreo 1: MIN - 23 | |
| Punto de Muestreo 3: MAX - 78 Punto de Muestreo 2: MIN - 33 Punto de Muestreo 1: MAX - 25 | |
| Punto de Muestreo 2: MAX - 67 Punto de Muestreo 1: ENT - 12,56 Punto de Muestreo 3: MAX - 65 | |
| Dureza total, ppm 50 50 Funto de Muestreo 1: MAX - 23 Punto de Muestreo 3: MIN - 56 Punto de Muestreo 2: MAX - 67 | |
| Sílice, ppm SiO2 390 390 Punto de Muestreo 3: ENT - 12,56 Punto de Muestreo 2: MIN - 66 Punto de Muestreo 1: MIN - 35 | |
| Conductividad, us/cm 35 35 Punto de Muestreo 3: MIN - 56 Punto de Muestreo 2: MIN - 56 Punto de Muestreo 1: MAX - 67 | |
| S.T.D, ppm 200 200 Punto de Muestreo 3: MAX - 85 Punto de Muestreo 2: MAX - 77 Punto de Muestreo 1: MIN - 45 | |
| Polímero, ppm 25 25 25 Punto de Muestreo 3: MIN - 54 Punto de Muestreo 2: MIN - 56 Punto de Muestreo 1: MAX - 34 | |
| Fosfatos, ppm PO4 25 25 Punto de Muestreo 2: MAX - 45 Punto de Muestreo 1: MIN - 23 Punto de Muestreo 3: MAX - 45 | |
| Sulfitos, ppm SO3 270 270 Punto de Muestreo 1: MAX - 34 Punto de Muestreo 3: ENT - 90,45 Punto de Muestreo 2: MAX - 45 | |







Punto de Punto de Punto de Muestreo Muestreo Muestreo 3 2 1



Rango de control

| | U | _ | • | |
|-------------------|------|------|------|--|
| Hierro total, ppm | 20 | 20 | 20 | Punto de Muestreo 1: ENT - 67,12 Punto de Muestreo 3: MAX - 34 Punto de Muestreo 2: MIN - 56 |
| Cloruros, ppm Cl | 170 | 170 | 170 | Punto de Muestreo 3: MAX - 56 Punto de Muestreo 2: MAX - 45 Punto de Muestreo 1: MAX - 45 |
| Temperatura | 5 | 5 | 5 | Punto de Muestreo 3: MAX - 50 Punto de Muestreo 2: MAX - 50 Punto de Muestreo 1: MAX - 50 |
| Ind. Ryznar | 14.1 | 14.1 | 14.1 | Punto de Muestreo 3: - Punto de Muestreo 2: - Punto de Muestreo 1: - |

Punto de Muestreo 3

Punto de Muestreo 2

Punto de Muestreo 1

14.1

14.1

14.1





Punto de Muestreo 2

Rango de control

| | рН | 5 | Punto de Muestreo 2: MAX - 45 |
|---|-------------------------|------|-------------------------------|
| | ALK FENOL, ppm CaCO3 | 35 | Punto de Muestreo 2: MAX - 56 |
| | ALK TOTAL, ppm CaCO3 | 15 | Punto de Muestreo 2: MIN - 33 |
| | ALK OH, ppm CaCO3 | 20 | Punto de Muestreo 2: MAX - 67 |
| | Dureza total, ppm | 50 | Punto de Muestreo 2: MAX - 67 |
| | Sílice, ppm SiO2 | 390 | Punto de Muestreo 2: MIN - 66 |
| | Conductividad, us/cm | 35 | Punto de Muestreo 2: MIN - 56 |
| | S.T.D, ppm | 200 | Punto de Muestreo 2: MAX - 77 |
| | Polímero, ppm | 25 | Punto de Muestreo 2: MIN - 56 |
| Q | Fosfatos, ppm PO4 | 25 | Punto de Muestreo 2: MAX - 45 |
| | Sulfitos, ppm SO3 | 270 | Punto de Muestreo 2: MAX - 45 |
| | Hierro total, ppm | 20 | Punto de Muestreo 2: MIN - 56 |
| | Cloruros, ppm Cl | 170 | Punto de Muestreo 2: MAX - 45 |
| | Temperatura | 5 | Punto de Muestreo 2: MAX - 50 |
| | Ind. Ryznar | 14.1 | Punto de Muestreo 2: - |

Punto de Muestreo 2





Conclusiones

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.



Recomendaciones

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source



SUBSISTEMA UNO



producto nuevo



carros ultimos modelo



quimico 25



alcohol 80%

| Stock de p roducto (Kg) 5 | 5 | 55 | 5 |
|---------------------------|---|----|---|
| Dosis químico (kg/día) 6 | 8 | 8 | 5 |
| Próximo despacho | | | |

SUBSISTEMA DOS



producto 7676



producto 21

